

ロールプレス法を用いたフレキシブル 色素增感太陽電池(3) メタルマスクを用いたサブモジュールの作製

Flexible Dye-sensitized Solar Cells Fabricated by Roll Press Method

(3) Fabrication of Efficient Flexible DSC Sub-Modules Using Metal Mask Printing Method

> 柴山 直之^{*1,2} Naovuki SHIBAYAMA

小澤 弘官 3 Hironobu OZAWA

荒川 裕則 *4 Hironori ARAKAWA

Abstract

Study on the fabrication process of highly efficient plastic-substrate dye-sensitized solar cell (F-DSC) sub-modules by both roll press and screen printing method using metal mask printing plate was investigated in terms of the formation of non-exfoliated TiO₂ film on ITO-PEN substrate, the optimization of TiO₂ film thickness and the reduction of sheet resistance by using well-conducting current-collecting Ag grids. It was found the screen printing method using metal mask printing plate followed by roll press was a good way to prepare a large-sized non-exfoliated TiO₂ film. The obtained maximum efficiency for 5mm-square-sized F-DSC using MPN electrolyte solution was 6.4% at the TiO₂ film thickness of 10µm. Then, 5cm-square-sized F-DSC sub-modules with low-resistant current-collecting Ag grids were successfully fabricated using the above-mentioned method. The efficiency was 5.1%, which is the best efficiency for the F-DSC sub-modules.

キーワード:フレキシブル色素増感太陽電池,ロールプレス,サブモジュール,メタルマスク印刷版 Key Words: Flexible-dye-sensitized solar cell, Roll Press, Sub-module, Metal mask printing plate

1. はじめに

現在、屋外用の低価格・高効率の次世代型太陽電池の一 つとして研究開発が行われている色素増感太陽電池(1),(2) には、微弱光や斜光に対して高い発電効率が得られるとい う特徴があることから、北面の屋根や建物の壁面への設置 が考えられている。特に壁面設置を考えた場合、導電性ガ ラス基板は重く、軽量な導電性プラスチック基板を用いた 色素増感太陽電池が有力である。^{(3),(4)}さらに、プラスチッ ク基板の場合、軽量とともにフレキシブルであるという特 徴から、曲面の屋根や壁にも設置が可能である。また、携 帯電話やノートパソコン等のモバイル電子機器の電源や ワイヤレス・センサー等の環境発電用電源としても注目さ れている。(5)一方、光電極に導電性プラスチック基板では なくTi 箔などのフレキシブルな金属基板を用いたDSCも

検討されている。(のこの場合は Ti 箔上に塗布した TiO2ペ ーストを焼結できるので、導電性ガラス基板を用いた光電 極と同様な方法で DSC を作製することができるという利 点がある。Diauらはこの方法でフレキシブル DSC サブモ ジュールを作製し、太陽エネルギー変換効率 4.8%を得て いる。⁽⁷⁾しかし、Ti 箔などの金属基板上に TiO2 光電極を 形成する F-DSC は、対極側から光を入射させることによ る電解液による光吸収ロスや、高温焼結を行う必要があり エネルギーロスが大きく、さらに工程作業時間が長くなる ため生産性の向上に課題がある。

我々は、これまでに軽量・フレキシブルな導電性プラス チック基板を用いた F-DSC の開発を行い、TiO2 光電極の 作製に焼成工程を用いることなく、室温でフラットプレス 機を用いて加圧することにより、焼成工程を用いた場合と 同等以上の太陽エネルギー変換効率を示す F-DSC を開発 してきた。その結果、1cm角の F-DSC で世界最高性能ク ラスの変換効率 8%を、^{(8),(9)}またプラスチック導電性基板 にスパッタで Ti 集電電極を取り付けた 10cm 角サブモジ ュールを作製し、変換効率4%を得ている。(10)しかし、ス

^{*1} 東京理科大学総合化学研究科大学院生

^{*2} 凸版印刷株式会社総合研究所

^{*3} 東京理科大学工学部助教

^{*4} 東京理科大学工学部教授

^{(〒162-0826} 東京都新宿区市ヶ谷船河原町 12-1) e-mail:h.arakawa@ci.kagu.tus.ac.jp (原稿受付:2014年4月14日)

パッタ法による Ti 集電電極の作製やフラットプレス法に よる TiO2 光電極の作製は、共にバッチ式であるため実用 生産を考えた際に現実的ではない。

これらの問題を解決するため、連続生産が可能で あるロールプレス法を用いた TiO2 光電極の作製法 について研究を行い、従来のフラットプレス法によ り作製した TiO2 光電極を用いた F-DSC と同等以上 の性能を得ることができた。⁽¹¹⁾さらに、前報では、 ロールプレス法と生産性の高い TiO2 ペーストの印 刷法であるスクリーン印刷を組み合わせて 5 cm 角 F-DSC サブモジュールを作製し、変換効率 3.5%が得 られることを報告した。⁽¹²⁾

しかし、TiO2 光電極をスクリーン印刷で作製する際に、 スクリーンメッシュ刷版による TiO2 膜の面内均一性の低 下があり、TiO2 膜の両端部の印刷鮮明性が低い課題があ った。また、TiO2 光電極の膜厚の最適化や Ag 集電電極の 抵抗低減が不十分であり、F-DSC サブモジュールの変換効 率が十分でないことが課題となっていた。

本研究では、前報で確立したロールプレス法とスクリー ン印刷法による F-DSC サブモジュールの作製方法を基礎 として、さらに高性能な F-DSC モジュールの作製を目的 とした。具体的には、スクリーンメッシュ刷版の代わりに メタルマスク刷版を用いたスクリーン印刷法の適用、TiO2 光電極の膜厚の最適化、Ag 集電電極の抵抗の低減の三つ の課題を併せて検討し、より高性能な F-DSC のサブモジ ュールの作製を試みた。その結果、これまで作製したサブ モジュールでは最高の変換効率 5.1%を達成した。これに より、現在産業で使用されているロールプレス法とメタル マスク版を用いたスクリーン印刷法により、高い効率を持 つ F-DSC サブモジュールを作製できることが確認され、 F-DSC モジュールを大量・安価に製造できる製造方法の確 立に一歩近づいたと考えられる。

2. 実験

2.1. TiO₂ 光電極用の TiO₂ ペーストの作製

本研究で用いた TiO₂ 光電極作製用の TiO₂ ペース トは、溶媒として 1-ヘキサノール(1-HeOH)を用いた ものであり、スクリーン印刷が可能で、かつ高性能 な F-DSC を作製できるものである。⁽¹²⁾この TiO₂ ペ ーストに用いる TiO₂ ナノ粒子(平均粒子径 20 nm と 100 nm)は文献⁽¹³⁾に従って合成した。次に、作製し た 20 nm と 100 nm の TiO₂ ナノ粒子を重量比 70:30 で混合し、TiO₂ ナノ粒子の濃度が 30 wt%になるよう に 1-HeOH 溶媒を用いて TiO2ナノ粒子濃度を調整し、 TiO2ペーストを作製した。

2.2. TiO2 膜厚の異なる 5mm 角 TiO2 光電極の作製

TiO2ペーストを用いて、TiO2 膜厚の異なる 5mm 角の TiO2光電極を作製した。UV 光-O3処理を施した ITO-PEN 基板(凸版印刷㈱、基板抵抗 15Ω、基板膜厚 200 µm)上に ドクターブレード法を用いて、ブレードと ITO-PEN 基板 のギャップを制御することにより TiO2ペーストを所定の 膜厚に塗布し、室温で乾燥させた。次に、TiO2 光電極を 5mm 角に成型後、ペースト中の残存溶媒を分解するため に、UV 光-O3処理を 2 時間行った。UV 光-O3処理により TiO2光電極の重量減は 1 時間 40 分で飽和し、以後 6 時間 までの UV 光-O3処理でも重量は変化しなかったことから、 UV 光-O3処理 2 時間で、溶媒などの有機物は完全に分解 されたと考えられる。最後に、ロールプレス機(FSK-059、 富士産機㈱)を用いて 120 MPa で加圧処理を行い、所定の 膜厚の TiO2光電極を作製した。

2.3. 5cm 角サブモジュール用 TiO2 光電極の作製

F-DSC サブモジュールは前報(12)と同じ手順により作製 した。全ての塗布工程を、スクリーン印刷機(マイクロテ ック(㈱)を用いて行った。UV 光-O3処理を施した ITO-PEN 基板上にメタルマスク刷版を置き、その上から TiO2ペー ストをスキージにて塗布し、室温で乾燥させ、膜厚が 15 μmのTiO2層を作製した。このTiO2層に対して2時間 UV 光-O3処理を行った。その後、ロールプレス機を用いて120 MPa 加圧することで、0.8 cm × 4.0 cm の矩形を 5 個並べ たTiO₂光電極を5 × 7 cmのITO-PEN 基板上に成型した。 さらに、体積抵抗率の異なる4種類の低温硬化用 Agペー ストを TiO2 光電極の周囲に印刷塗布した後、150℃で1時 間加熱乾燥を行い TiO2 光電極基板上に Ag 集電電極を作 製した。次にヨウ素を含む電解質溶液による Ag 集電電極 の腐食を防ぐために、Ag 集電電極上にエポキシ樹脂を印 刷塗布し保護層を形成した。最後に、Hバルブ(ヘリウス・ ノーベルライト・フュージョン・ユーブイ社製)を用いて UV 光照射した後に、100℃で1時間の加熱処理によりエ ポキシ樹脂を硬化させ、体積抵抗率の異なる Ag 集電電極 を施した 5 cm 角 TiO2 光電極を作製した。

2.4. F-DSC の作製と、その性能評価

増感色素には N719⁽¹⁴⁾ (4,4'-dicarboxyl-2,2'-bipyridyl rutheniumdithiocyanatetetrabutylammonim salt、Dyesol 社製) を用いた。 色素溶液は 1-プロパノール溶媒に N719(5 x 10⁻⁴

mol/L)を溶解させることにより調製した。作製した TiO2 光電極基板を UV 光-O3 処理後、色素溶液に入れ 24 時間浸 漬を行うことで、増感色素 N719 を TiO2 光電極表面に固定 した。TiO2 膜厚の性能に及ぼす効果を検討するため、5mm 角サイズ DSC の対極には Pt をスパッタした FTO ガラス を用い、TiO2 光電極と対極は膜厚 30 µm のスペーサーフ ィルムを挟んで固定し、両極間に電解液を注入した。 F-DSC サブモジュールの対極には Pt をスパッタした Ti 箔 を用いた。封止方法としては、真空貼り合わせ装置(常陽 工学(常)を用いて、電解質溶液を封入するとともに TiO2 光 電極基板と対極 Ti 箔を張り合わせた。用いた電解液は、

0.05M-I₂, 0.10M-LiI, 0.60M-1,2-dimethyl-3-propyl imidazoliumiodide (DMPImI), 0.50M-tert-butylpyridine (TBP) を含む 3-methoxypropionitrile (MPN)で構成されている。実 用が可能な F-DSC の作製を目的としているため、研究用 に広く使用されているアセトニトリル(Acetnitrile)電解質 溶媒ではなく、耐久性のある沸点の高い MPN を電解質溶 媒として用いた。F-DSC には、反射防止フィルム(凸版印 刷㈱、XR20)を貼付し電池性能を評価した。

F-DSC の太陽電池性能評価には、ソーラーシュミュレー ター(YSS-150A,山下電装㈱)を用いた。照射光量は Si フ ォトダイオード(BS-520,分光計器㈱)により AM1.5,100 mW/cm² (1 sun)に校正した。I-V 特性はソースメーター (R6246,アドバンテスト㈱)を用いた。また、面積校正には、 マイクロスコープ(VHX-200,キーエンス㈱)を用いた。

2.5. F-DSC の諸物性の評価

TiO2 光電極の光吸収特性および TiO2 光電極上に 吸着した増感色素量の同定には、紫外可視分光光度 計(UV2550,島津製作所㈱)を用いた。TiO2 光電極の光 吸収特性は、積分球を用いて測定した透過スペクト ルと反射スペクトルから、式(1)に示す光捕集効率 LHE (Light Harvesting Efficiency)として見積もった。 R は反射率、T は透過率である。LHE は TiO2 光電極 へ入射した光から反射光と透過光を除いて算出され るため、TiO2 光電極へ吸収された光の割合を示して いる。

LHE(%) = 1 - R(%) - T(%) (1)

色素の吸着量の測定には、0.05mol/LのNaOH水溶液を 用い、その所定量にTiO2光電極を浸漬し、加水分解反応 により脱離した増感色素の吸光度を紫外可視分光光度計 により測定し、検量線により色素吸着量を算出した。 作製した F-DSC の物性解析には電気化学抵抗解析法 (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS)、開放電圧過 渡減衰測定法(Open Circuit Voltage Decay, OCVD)を用いた。 OCVD 法では、疑似太陽照射下で発生した開放電圧の暗状 態における減衰挙動を測定し、式(2)により電子寿命(て)を 測定した。k は Boltzmann 定数、T は絶対温度、e は電荷 素数量、Voc は開放電圧、t は減衰時間である。

$$\tau = \frac{kT}{e} \left(\frac{dV_{oc}}{dt} \right)^{-1}$$
(2)

室温で Voc が安定するまで光照射を行い 15 秒静置した 後、光照射を止めると同時に Voc 低下のデータのサンプ リングを開始し、サンプリング時間は 60 秒に固定して測 定した。

EIS 測定には、ポテンションスタット SI1287 (Solartron 社)と周波数応答アナライザー(FRA) 1255B (Solartron 社) を用いた。測定は、光強度100 mW/cm²の擬似太陽照射下、 セルに微小交流振動幅 10 mV を開回路電圧に重畳して印 加した。周波数は100 k-0.1 Hz の範囲で走査した。得られ たデータは Z plot 2 により計算して、複素平面にナイキス トプロット(Nyquist Plot)として表示し、得られた円弧に対 して回帰曲線を描くことで抵抗を求めた。

3. 結果と考察

3.1. TiO2 光電極の最適膜厚の検討

前報で、バインダーフリーでスクリーン印刷が可 能な TiO₂ペースト(溶媒:1-HeOH, TiO₂ 濃度 30wt%) を開発したことを報告した。⁽¹²⁾この TiO₂ペースト を使用して、スクリーンメッシュ刷版によるスクリ ーン印刷を行い、塗布、乾燥の後ロールプレスを行 い F-DSC サブモジュールを作製した。しかし、変換 効率は 3.5%と低かった。この理由として TiO₂ 光電 極の膜厚の不足が考えられた。なぜなら、スクリー ンメッシュ刷版を用いた場合は TiO₂ 膜厚を厚くす ることができず、前報では膜厚 6μm の TiO₂ 光電極 を用いて F-DSC を作製した。しかし、スクリーンメ ッシュ刷版に代わる塗布方法を用いることで TiO₂ 膜厚を増加させることが可能であると考えた。

そこで電池性能を改善するために、TiO2 膜厚の F-DSC の性能に及ぼす影響を調べた。ドクターブレ ード法を用いて TiO2ペーストを ITO-PEN 基板に塗 布した後、5mm 角に成型し、TiO2 膜厚の異なる TiO2 光電極を作製した。これらの TiO2 光電極を用いて電

				I		I		
TiO ₂ film	Ise	Voc	FF	Efficiency	Amount of dye	Bulk resistance	Interfacial	Resistance of
thickness	JSC			(η)	adsorbed	of F-DSC (R ₁)	resistance (R ₂)	electrolyte (R ₃)
[µm]	[mA/cm ²]	[V]	[-]	[%]	\times 10 ⁻⁸ [mol/cm ²]	$[\Omega]$	$[\Omega]$	[Ω]
4	8.78	0.743	0.694	4.56	2.1	7.16	21.42	5.96
6	10.67	0.731	0.680	5.31	2.8	8.04	21.17	6.10
8	12.42	0.716	0.676	6.01	4.8	8.98	20.07	7.82
10	13.50	0.704	0.665	6.37	5.6	9.61	18.03	9.68
12	13.27	0.701	0.647	6.12	6.6	10.15	17.74	9.82
14	12.26	0.691	0.623	5.26	7.2	12.70	16.84	10.20

Table 1 Influence of TiO₂ film thickness of photoelectrode on solar cell performance of 5mm-square-sized F-DSCs

Electrolyte: 0.05M- I₂, 0.6M- DMPImI, 0.5M-TBP, 0.1M- LiI in MPN solvent, Dye : N719, F-DSC cell area: 0.25 cm^2 (open cell), Photoelectrode substrate: ITO-PEN, Counter electrode: Pt/FTO/Glass, Measurement condition: AM 1.5, $100 \text{mW} / \text{cm}^2$

池性能を測定し、TiO₂ 光電極の膜厚を最適化した。 検討結果をTable 1 と Fig. 1 に示す。TiO₂ 光電極の 膜厚が増加するにつれて、開放電圧(Voc)と曲線因子 (FF)はわずかに減少し(Fig. 1a)、短絡電流(Jsc)は膜厚 が 10µm までは顕著に増加し、膜厚が 12µm 以上で は減少した(Fig. 1b)。結果として、Voc や FF よりも Jsc の変動幅が大きいため、変換効率(η)は Jsc に依存 した(Fig. 1b)。その結果、TiO₂ 光電極の膜厚が 10µm の時に、本実験で最大の変換効率 6.37%を得た。

Voc は TiO2 光電極に色素から注入された電子の寿 命と関連しており、一般に、この電子寿命が長いほ ど、Voc は高い値となる。電子寿命は開放電圧過渡 減衰測定法(OCVD)より求めることができる。OCVD は DSC の動的解析法の一つとして有用である。(15) 光照射下で発生する色素増感太陽電池の定常的な開 放電圧(Voc)を測定しておき、光照射をカットして Vocの減衰を測定することで、TiO2光電極中に存在 する電子の減少割合、すなわち電子寿命を測定でき る。電子寿命が長ければ、逆電子移動が抑制されて いることを意味し、Voc が相対的に高くなる。ここ で、TiO2 光電極の膜厚を変化させた際に得られた OCVDの測定結果を Fig. 2 に示す。この結果から、 ある一定の電圧で TiO2 光電極の膜厚が異なる F-DSCの電子寿命を比較したところ、TiO2光電極の 膜厚が増加するにつれて電子寿命が低下した。その ため膜厚の増加に伴い Voc が低下したと考えられる。

既に報告したように、⁽¹¹⁾FF は EIS 測定により得 られる F-DSC 内の各抵抗成分 R₁(TiO₂ 光電極と対極 中のバルク抵抗)、R₂(TiO₂ 光電極の界面抵抗)、R₃(電 解質溶液中の抵抗)に関連している。Table 1 に異な る TiO₂ 膜厚をもつ F-DSC の各抵抗成分 R₁、R₂、R₃ の値を示す。また、TiO₂ 光電極の膜厚が 6μm と 10μm



Fig.1 Influence of TiO₂ film thickness of photoelctrode on Voc (Fig. 1a), FF (Fig. 1a), Jsc (Fig.1b) and η (Fig.1b) of F-DSC.



Fig. 2 Correlations between Voc and electron lifetime of F-DSCs.



Fig. 3 Nyquist plots of F-DSCs with different TiO_2 film thicknesses.

の際に得られた EIS 測定結果の Nyquist plot を Fig. 3 に示す。TiO2 光電極の膜厚を増加させた結果、R2 は低下したものの、R1 と R3 が増加し、全体の抵抗 は増加した。電解質溶媒にアセトニトリルを用いた 電解質溶液を用いた場合の TiO2 光電極の膜厚が F-DSCの性能に及ぼす影響は既に報告した。(11)その 検討結果では、TiO2 光電極の膜厚を増加させても、 FF は変化しなかった。本研究では実用が可能な F-DSCの開発のため、電解質溶媒として MPN(粘度: 1.2mPa・s(20℃))を用いており、アセトニトリル(粘 度: 0.35mPa・s(20℃))を用いた場合よりも、電解質 溶液の粘度が約4倍高くなるため、TiO2光電極の膜 厚増加に伴って、TiO2光電極内のバルク抵抗(R1)と、 電解液の拡散抵抗(R3抵抗)が増加し、FF が低下した ものと推測される。次に、Jsc に関して考察する。 TiO2 光電極の膜厚を増加させることで、色素吸着量 は増加した。また、TiO2 光電極の膜厚の増加により、 10µm までは LHE の値も増加した(Fig. 4)。つまり、 TiO2 光電極の膜厚の増加により、入射光をより多く 利用できるようになるため Jsc が向上した。しかし、 TiO2 光電極の膜厚が 10µm より増加した場合は、Jsc は低下した。LHEの測定結果から、膜厚が 10µm 以 上の場合は、入射光を利用できる割合は同一である ため、発生する電子の量は一定である。また、EIS と OCVD の解析の解析結果から、TiO2 光電極の膜厚 は増加することで、逆電子移動が生じやすくなるこ とが判明している。そのため、発生した電子の回路 に取り出される割合が減少し、Jsc の値が減少したと 考えられる。結果として、TiO2 光電極が 10 μm の時 に、Jsc の値が最も高くなったと考えられる。

これらの結果を踏まえて、次節 3.2 のサブモジュ ールの作製では、この 10μm の TiO2 光電極を用いる。

3.2. サブモジュールに使用する TiO2 光電極の作製

前報⁽¹²⁾で報告した F-DSC の性能より高性能な F-DSC サブモジュールの作製のため、膜厚 10μm の



Fig. 4 LHE spectra of N719 dye coated TiO_2 photoelectrodes with various thicknesses.



Fig. 5 photographs of screen printing plates.(a): Screen mesh plate, (b): An enlarged part of screen mesh plate, and (c): Metal mask plate.



Fig. 6 Side-view of TiO₂ film fabricated by screen printing using screen mesh plate.



printing using metal mask plate.

TiO2 光電極を作製する方法を検討した。

ドクターブレード法は、大面積を均一に塗布する 方法としては有用であり、産業において、フラット パネル用途のフィルム上に塗布する場合等に用いら れている。そのため、配線を必要としない小面積の セルを作製する場合は、均一な塗膜を作製できるた め有用な方法であり、数多くの F-DSC がこのドクタ ーブレード法を用いて作製されている^{(3),(4)}。しかし、 サブモジュールなど大面積セルを作製する場合は、 抵抗を低減するための集電電極を描画・作製する必 要があるため、TiO2ペーストの塗布時に TiO2 膜の形 状(例えば短冊形)を制御しなければならない。ドク ターブレード法は、塗布膜の形状を制御できないた め、F-DSC サブモジュールの作製には用いることが できない。塗布膜の形状が制御できる塗布方法とし て、スクリーン印刷法がある。スクリーン印刷法は、 一般的にスクリーンメッシュ刷版を用いて塗布を行 うことで、目的とする図の描画を行うことができる (Fig. 5a)。スクリーンメッシュ刷版は細いステンレ スの糸が織ってあり(Fig. 5b)、糸の径と開口率で塗 布する TiO2 ペーストの塗出量を制御することがで きる(今回の検討では糸の直径:18µm, 開口率 49% を用いた)。しかし、スクリーンメッシュ刷版を用い た場合は、メッシュの痕跡が TiO2 塗膜に残存する。 さらに、端部が盛り上がる現象(サドル現象)を引き 起こす。本研究では、サドル現象として、両端が約

5μm 盛り上がった。(Fig.6 参照)この現象はペースト の粘性を改良することで防ぐことができるが、ペー スト中に増粘剤を添加すると電池性能が低下するた め、前報で開発した TiO2ペーストではサドル現象を 回避できない。

一方、スクリーンメッシュ刷版の代わりにメタル マスク刷版を用いたスクリーン印刷法がある。メタ ルマスク刷版はマスクの開口部にメッシュが無いた め、サドル現象とメッシュ痕跡が生じにくく、均一 な塗布膜と目的の図柄を描画することができる (Fig. 5c)。

そこで、矩形を描画できるスクリーンメッシュ刷 版またはメタルマスク刷版を用いたスクリーン印刷 を用いて、ロールプレス機による加圧後に TiO2 膜が 圧縮されることを考慮し、スクリーン印刷後に 14-16µmの膜厚を持つ TiO2 層の作製を検討した。 スク リーンメッシュ刷版を用いた場合は、サドルが発生 し、両端部が厚くなった(Fig. 6)。一方で、メタルマ スク刷版を用いた場合は、均一な TiO2 層を形成する ことが可能となった(Fig. 7)。この TiO2 層を形成する ことが可能となった(Fig. 7)。この TiO2 層をロールプ レス機により加圧処理を行った。スクリーンメッシ ュ刷版を用いて作製した TiO2 層は、端部が基材から 剥離してしまった。しかし、メタルマスク刷版を用 いた場合は TiO2 層が剥離せず、膜厚 10µm の TiO2 光電極を作製することができた。



スクリーンメッシュ刷版を用いた TiO2 層が加圧

Fig. 8 Photographs of model TiO₂ photoelectrodes before and after roll press, and prescale sheets after roll press. (a): TiO₂ photoelectrode with homogeneous coating before press (top view), (b): TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press (top view), (c): TiO₂ photoelectrode with homogeneous coating after press (top view), (d): TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press (top view), (e): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press, (f): Prescale sheet of TiO₂ photoelectrode with heterogeneous coating after press.

処理により剥離した原因を考察する。モデルケース として、均一な膜厚を有する TiO2 層(膜厚 6μm・Fig. 8a)と両端部の膜厚が中央部と異なる TiO2 層(A 部 分:膜厚:6μm、B部分:3μm・Fig. 8b)を作製した。

これらの TiO2 層に対して、ロールプレス機を用い て加圧処理を施した。尚、ロールプレスの処理方向 は、ロールプレス処理後の TiO2 層の写真である Fig. 8c,dに関しては、図中の上から下の方向に処理した。 また、感圧紙の写真である Fig. 8e,f に関しては、転 写されるためロールプレス処理方向は下から上の方 向に処理された。ロールプレス処理の結果、均一な 膜厚を有する TiO₂ 層は剥離が生じなかったが(Fig. 8c)、膜厚の異なる TiO2 層は厚膜部分(A 部分)の一部 が剥離した(Fig. 8d)。感圧紙を用いて印加圧力を確 認したところ、均一な膜厚を有する TiO2 層では、均 ーに圧力が印加されていたが(Fig. 8e)、同一膜内の 膜厚が異なる TiO2 層では、圧力を印加した場合に厚 膜部分(A 部分)に高い圧力が加わっていたが、薄膜 部分(B 部分)には十分に圧力が加わっていなかった (Fig. 8f)。つまり、TiO2層中に膜厚のムラがあると、 均一に加圧されず、強く加圧された部分に対するせ ん断応力が強くなり ITO-PEN 基板と TiO2 層の間に 剥離が生じたと考えられる。

モデルケースの検討から、スクリーンメッシュ刷版を用いて作製した TiO2層が剥離した原因は、印加 圧力にムラがあるため TiO2 膜の密着力が低下した ためであり、印加圧力を均一するため、膜厚ムラの 少ない TiO2層を作る必要があると判断された。

そこで、メタルマスク刷版を用い TiO2 層の厚膜化 の検討を行った。10µm の TiO2 膜厚では剥離は観察 されなかったが、20µm では剥離が生じた。これは、 加圧処理前の乾燥工程において、TiO2 層に亀裂(クラ ック)が生じたため、加圧処理の際に剥離したと考え られる(Fig. 9a)。この結果から、メタルマスク刷版 を用いた場合でも、今回用いた TiO2ペーストでは作 製可能な膜厚に限界があることが明らかとなった。 また、15µm の膜厚を持つ TiO2 層では、クラックが 生じておらず(Fig. 9b)、さらにロールプレスを用い て加圧処理を行っても剥離することはなかった。そ のため、メタルマスク刷版を用いて TiO2 層を作製す る場合は、表面にクラックが生じていない塗布膜の 形成が重要である。

以上の結果から、ロールプレスにより加圧処理を 行い、TiO2 光電極を作製する際は、クラックが無く、 膜厚分布が均一な TiO2 層を形成する必要があり、メ タルマスクを用いることにより F-DSC サブモジュ ール用の TiO2 光電極を作製できることが明らかと なった。



Fig. 9 Top view photographs of the TiO₂ photoelectrode fabricated by screen printing using metal mask plate. (a): TiO₂ film thickness is $20\mu m$. (b): TiO₂ film thickness is $15\mu m$.

3.3. F-DSC サブモジュールの変換効率の向上

サブモジュールの変換効率を、前報(¹²)よりさらに 向上させるために、メタルマスク刷版を用いて 10μm の膜厚を持つサブモジュール用 TiO2 光電極を作製 した。加えて、作製した TiO2 光電極に加熱成型後の Ag 集電電極の体積抵抗率が異なる Ag ペーストを用 いて Ag 集電電極の配線作製を行い、変換効率の比 較を行った。これらの結果を Table 3 と Fig.10 に示 す。また、作製した F-DSC サブモジュールを Fig. 11 に示す。Fig. 11(b)は F-DSC サブモジュールの曲げた 状態の側面の写真を示している。

前報では、TiO₂光電極の膜厚は 6µm であり、体積 抵抗率 1.0×10⁻⁴ Ω·cm の Ag ペーストを用いた。そ のため、サブモジュールの変換効率は 3.5%であった。 今回の検討では、TiO₂光電極の膜厚を 6µmから 10µm へと増加させた。この膜厚増加に伴い、変換効率は 3.91%と向上した。TiO₂ 光電極の膜厚増加による変 換効率の増加率は、5mm 角セルの場合 Table 1 から わかるように 1.2 倍であり、本サブモジュールの場 合は 1.1 倍であり両者の増加率が類似していて妥当 な結果である。

次に、もうひとつの課題であった Ag ペーストの 体積抵抗率の低減の検討を行った。Ag ペーストの体 積抵抗率を 1.0×10^{-4} Ω·cm から 9.0×10^{-5} Ω·cm、6.0 × 10^{-5} Ω·cm、 4.5×10^{-5} Ω·cm へと徐々に減少させる と、Jsc はほぼ変化することはなく、Voc が 0.600 V から 0.634 V へとわずかに上昇した。また FF が 0.498 から 0.604 へと大きく改善し、結果として変換効率 は 3.91%から 5.07%へと著しく増加した。つまり、 Agペーストの体積抵抗率は FF に大きな影響を与え ていることが明らかとなった(Fig. 10)。Agペースト の体積抵抗率を低減させることによる変換効率の増 加率は 1.3 倍であった。

結果として、前報で課題であった TiO2 光電極の膜厚の 最適化とAg集電電極の体積抵抗低率の低減の二点を改善 することで、F-DSC サブモジュールの変換効率を 1.45 倍、 向上させることができた。変換効率 5.1%は、フレキシブ ルなプラスチック導電性基板を用いた F-DSC サブモジュ ールとしては、世界最高レベルの性能である。

また、ガラス基板 DSC サブモジュールでは、高温焼結 を行うため、Ag ペースト中に存在する樹脂バインダーが 焼失し、Ag 集電電極中にはほぼ Ag のみとなり低抵抗の Ag 集電電極が作製できる。しかし、プラスチック導電性 基板を用いる F-DSC サブモジュールの作製においては、 高温焼結ができないため Ag 集電配線中に樹脂バインダー 等が残留している状態となっている。そのため、F-DSC サブモジュールの作製には、加熱後に体積抵抗率が低い Ag ペーストを用いることが重要であることが明らかにな った。

Table 3 Solar cell performances of 5 cm-square-sizedF-DSC sub-modules with current-collecting Ag grid.

Volume resistance of Ag-grid	Jsc	Voc	FF	Efficiency (η)
[Ω·cm]	[mA/cm ²]	[V]	[-]	[%]
none	6.01	0.550	0.261	0.86
1.0×10^{-4}	13.10	0.600	0.498	3.91
9.0 × 10 ⁻⁵	13.25	0.610	0.520	4.20
6.0 × 10 ⁻⁵	13.11	0.626	0.573	4.72
4.5×10^{-5}	13.25	0.634	0.604	5.07

Dye : N719, Sealed cell, Photoelectrode substrate: ITO-PEN, Counter electrode: Pt/Ti foil, Electrolyte: 0.05 M-I_2 , 0.6M-DMPImI, 0.5M-TBP, 0.1M-Li in MPN, Measurement condition: AM 1.5, 100 mW / cm²



Fig. 10 Correlation between volume resistivity of Ag grid and Jsc, Voc, FF, and η of F-DSCs.



Fig. 11 The 5cm-square-sized F-DSC sub-module prepared by screen printing method using a metal mask plate and roll press method.

(a): Top view of 5cm-suare-sized F-DSC sub-module.

(b): Side view of 5cm-suare-sized F-DSC sub-module with bending state.

4. まとめ

フレキシブルなプラスチック基板色素増感太陽電池 (F-DSC)の実用化のために、メタルマスクを用いたスクリ ーン印刷法やロールプレス法など、産業で使用されている 工程を用いて、F-DSC サブモジュールを作製し、その高性 能化を検討した。

MPN を電解液溶媒に用いた F-DSC の TiO₂ 光電極の膜 厚を検討した結果、N719 色素を用いた場合、最も変換効 率の高い TiO₂ 膜厚は 10µm であることを明らかにした。 この結果を踏まえて、膜厚が 10µm の F-DSC サブモジュ ール用 TiO₂ 光電極の作製を検討した。スクリーンメッシ ュ刷版を用いたスクリーン印刷法の場合は、ロールプレス 時に基板から TiO₂ 層が剥離した。一方で、メタルマスク 刷版を用いたスクリーン印刷法の場合は、目標の 10µm の 膜厚を有する TiO₂ 光電極を作製することができた。TiO₂ 層の作製の際に、両端の盛り上がりを押さえ、均一な TiO₂ 層を作製する必要があることを明らかにした。

さらに、高性能 F-DSC サブモジュールの作製に必要な Ag 集電電極の形成には、Ag 集電電極の体積抵抗率の低減 が FF と Voc の改善につながることを見出した。その結果、 これまで検討してきた F-DSC サブモジュールの変換効率 としては最高の 5.1%を達成した。

結論として、TiO2 光電極をメタルマスクを用いたスク リーン印刷法により作製することで TiO2 光電極を厚膜化 し、さらに、Ag 集電配線の低抵抗化を図ることで、世界 最高レベルの F-DSC サブモジュールを、高速で製造可能 なプロセスとなった。この結果は、F-DSC サブモジュール の実用化に欠かせない技術と知見である。

参考文献

- 1) B. O'Regan and M. Grtäzel, *Nature*, 1991, **353**, 737.
- A. Hagfelt, G. Boschloo, L. Sun, L. Kloo, H. Pettersson, *Chem. Rev.*, 2010, **110**, 6595.
- K. Miettunen, J. Halme, P. Lund, WIREs Energy Environ., 2012, 2, 104.
- H. C. Weerasinghea, F. Huanga, Y. B. Cheng, *nano energy*, 2013, 2, 174.
- G24 Innovations. G24i product specufications. Available at : http://gcell.com/case-studies/wireless-solar-keyboard (Accessed May 1, 2014).
- S. Ito, N.C. Ha, G. Rothenberger, P. Liska, P. Comte, S.M. Zakeeruddin, P. Péchy, M.K. Nazeeruddin, M. Grtäzel, *Chem commun*, 2006, 38 . 4004.
- H-P. Jen, M-H. Lin, L-L. Li, H-P. Wu, W-K. Huang, P-J. Cheng,
 E. W-G. Diau, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5, 10098.
- T. Yamaguchi, N. Tobe, D. Matsumoto, T. Nagai and H. Arakawa, Sol. Energy Mater. Sol. Cells., 2010, 94, 812.
- T. Yamaguchi, N. Tobe, D. Matsumoto and H. Arakawa, *Chem. Commun.*, 2007, 4767.
- H. Arakawa, T. Yamaguchi, T. Sutou, Y. Koishi, N. Tobe, D. matsumoto, T. Nagai, *Curr. Appl. Phys.*, 2010, 10, S157-S160.
- 11) 柴山, 渡邊, 小澤, 荒川, 太陽エネルギー, 2014, 40-2, 53.
- 12) 柴山, 小澤, 荒川, 太陽エネルギー in press.
- Z.-S. W, H. Kawauchi, T. Kashima, H. Arakawa, Cordination Chemical Reviews, 2004, 284, 1381.
- M. K. Nazeeruddin, S. M. Zakeeruddin, R. Humphry-Baker, M. Jirousek, P. Liska, N. Vlachopoulos, V. Shklover, C.-H. Fischer and M. Grtäzel, *Inorg. Chem.*, 1999, **38**, 6298.

15) A. Zaban, M. Greenshtein and J. Bisquert, *Chemphyschem.*, 2003, 4, 859.